

研究評価委員会分科会の設置について

NEDO技術委員・技術委員会等規程第31条に基づき、
研究評価委員会において、

研究評価委員会 「次世代プリンテッドエレクトロニクス材料・プロセス基盤技術開発」 (中間評価) 分科会

が設置された。

表 1 研究評価委員会「次世代プリンテッドエレクトロニクス材料・プロセス基盤技術開発」
(中間評価) 分科会委員名簿

	氏名	所属、役職
分科 会長	きたむら たかし 北村 孝司	千葉大学 学術研究推進機構 産業連携研究推進ステーション 副所長 名誉教授
分科 会長 代理	ほんな じゅんいち 半那 純一	東京工業大学 像情報工学研究所 教授
委員	おかだ ひろゆき 岡田 裕之	富山大学 大学院理工学研究部 評議員・副学部長 教授
	くらた てつゆき 蔵田 哲之	三菱電機株式会社 液晶事業統括部 役員理事 統括部長
	はっとり れいじ 服部 励治	九州大学 産学連携センター プロジェクト部門 フォトニックシステム領域 教授
	ふじもと きよし 藤本 潔	公益財団法人北九州産業技術推進機構 産学連携統括センター 産学連携担当部長
	むらた ひでゆき 村田 英幸	北陸先端科学技術大学院大学 マテリアルサイエンス研究科 評議員 教授

敬称略、五十音順